

УДК 536.320

©1995

О ТЕМПЕРАТУРНЫХ АНОМАЛИЯХ ПОГЛОЩЕНИЯ ЗВУКА ПРИ УЧЕТЕ ДИСПЕРСИИ КРИТИЧЕСКИХ ФЛУКТУАЦИЙ, СВЯЗАННОЙ С УПРУГИМ РАССЕЯНИЕМ НА ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТАХ

Н.В.Шедрина, М.И.Шедрин

Институт инженеров водного транспорта, Нижний Новгород

(Поступила в Редакцию 22 ноября 1993 г.)

В окончательной редакции 16 июня 1994 г.)

Для наиболее распространенного типа точечных дефектов, вызывающих лишь упругое рассеяние критических флуктуаций, рассматривается температурное и частотное поведение затухания звука в окрестности точки фазового перехода. Получена общая формула для расчета коэффициента затухания для произвольного характера динамики флуктуаций. Она оказывается полезной в тех случаях, когда в непрерывном спектре одной моды носят колебательный характер, а другие могут иметь передемпфированный. Показано, что температурные аномалии затухания звука в чистом и дефектном кристаллах могут оказаться в ряде случаев трудно различимыми. Обсуждается возможность разделения таких вкладов.

1. Характер динамики критических флуктуаций в кристаллах с фазовыми переходами (ФП) в значительной степени определяет вид температурных аномалий (ТА) различных физических величин. Обычно для описания затухания критических флуктуаций феноменологически вводится кинетический коэффициент γ [1], при этом предполагается, что его существование обусловлено их взаимодействием с другими, некритическими, степенями свободы кристалла, а также с дефектами. Величина этого затравочного γ считается одинаковой для всех критических степеней свободы с различными k и не имеющей аномальной температурной зависимости. Фактически при таком подходе коротковолновые и длинноволновые флуктуации (включая и самую мягкую моду (ММ) с $k = 0$) затухают одинаково, т.е. не учитывается возможность пространственной дисперсии коэффициента γ .

По-видимому, в реальном случае это не всегда так. Здесь мы рассматриваем конкретный вид зависимости γ от k , обусловленный наиболее распространенными дефектами в твердом теле — точечными дефектами, которые вызывают только упругое рассеяние флуктуаций. Подчеркнем, что такие дефекты просто неизбежны в любом реальном кристалле (независимо от степени его чистоты), причем их внутренняя структура несущественна из-за длинноволвости флуктуаций.

Отметим, что эти слабые дефекты могут играть существенную роль и при изучении взаимного влияния эффектов хаотизации и когерентности в системах с ФП.

2. Рассмотрим простейшую ситуацию, когда ФП описывается одноконтинентным параметром перехода (ПП) η . Его длинноволновые флуктуации имеют характерный размер гораздо больший, чем размер большинства неоднородностей, которые вызывают упругое рассеяние. Поэтому такой потенциал рассеяния u_i можно считать δ -образным. Гамильтониан, описывающий рассеяние, запишем в виде

$$H_i = \int V(\mathbf{r})\eta^2(\mathbf{r})d\mathbf{r}, \quad V = \sum_{i=1}^N u_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \quad (1)$$

Индексом i перечисляются положения N дефектов. Отметим сразу же, что здесь мы рассматриваем только такие слабые дефекты, единственная роль которых — исключительно упругое рассеяние флуктуаций. Поэтому если какие-то $u_i < 0$ в (1), то эта отрицательность не настолько велика, чтобы вызвать в своей окрестности существование локальной температуры перехода [2].

Парная корреляционная функция (КФ) дефектов $\xi(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \overline{V(\mathbf{r})V(\mathbf{r}')}$. Черта означает усреднение по хаотическому пространственному распределению дефектов и по величине силы дефекта. Фурье-компонента КФ $\xi(\mathbf{k}) = n|V(\mathbf{k})|^2$, n — объемная средняя концентрация дефектов. Если при $\mathbf{k} \rightarrow 0$, $\xi(\mathbf{k})$ стремится к постоянной, то ее зависимость от \mathbf{k} не слишком сильно влияет на температурное поведение соответствующего вклада. Независимость ξ от \mathbf{k} означает, что $\xi(\mathbf{r}) \sim \delta(\mathbf{r})$, т.е. КФ имеет короткодействующий характер.

Затравочная температурная функция Грина (ГФ) для ПП

$$G_0(\omega_n, \mathbf{k}) = -(\mu\omega_n^2 + \alpha_{\mathbf{k}})^{-1}$$

описывает критические колебания без затухания с дисперсией собственной частоты $\omega_{\mathbf{k}} = (\alpha_{\mathbf{k}}/\mu)^{1/2}$, где для изотропной модели в пределе малых \mathbf{k} $\alpha_{\mathbf{k}} = \alpha + \delta k^2$, $\alpha = \alpha(T)$ есть температурная зависимость щели в спектре ММ. ММ соответствует $\mathbf{k} = 0$, т.е. частоте $\omega_c(T) = [\alpha(T)/\mu]^{-1/2}$. Пространственно неоднородные флуктуации с достаточно малыми $\mathbf{k} \neq 0$ в окрестности точки $\mathbf{k} = 0$ играют, наряду с ММ, существенную роль, их взаимодействия приводят в конечном счете к наблюдаемым экспериментально ТА. Проявление самой ММ в чистом виде (изолированно) может иметь место во флуктуационных вкладах лишь настолько далеко от T_c , что это в большинстве случаев уже не представляет особого интереса, т.е. при условии $\alpha(T) \gg \delta k_m^2$, где $k_m < k_B$ — предельное значение \mathbf{k} для квадратичного спектра.

В нижнем порядке по ξ вклад дефектов в ГФ имеет вид

$$\Sigma_0(\omega_n, \mathbf{k}) = 4 \int \frac{d\mathbf{k}_1}{(2\pi)^3} G(\omega_n, \mathbf{k}_1)\xi(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1). \quad (2)$$

Для δ -образных дефектов зависимость от \mathbf{k} в (2) пропадает, и имеем просто

$$\Sigma_0(\omega_n) = (4n\nu_0^2) \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} G(\omega_n, \mathbf{k}), \quad (3)$$

где v_0 — величина, характеризующая силу дефекта. Перенормированная $\Gamma\Phi$, согласно уравнению Дайсона, равна

$$G(\omega_n, \mathbf{k}) = -\left[\mu\omega_n^2 + \alpha_{\mathbf{k}} + \Sigma_0(\omega_n)\right]^{-1}. \quad (4)$$

Уравнения (3), (4) описывают самосогласованную систему для G и Σ в указанном приближении.

Из (3) имеем

$$\Sigma_0(\omega_n) = -2\Lambda\delta^{1/2}k_m + \Lambda\sqrt{\mu\omega_n^2 + \alpha + \Sigma_0(\omega_n)}, \quad (5)$$

где $\Lambda = \pi v_0^2 / \pi \delta^{3/2}$ имеет смысл безразмерной константы взаимодействия критических флуктуаций с ансамблем дефектов.

Спектр и затухание возбуждений определяются комплексными полюсами запаздывающей $\Gamma\Phi$, которая получается из (4) заменой ω_n на $-i\omega$. Дисперсионное соотношение для квазичастиц следующее:

$$\mu\omega_n^2 - \Sigma(\omega) - \alpha - \delta k^2 = 0.$$

Будем считать, что $\Sigma(0)$, перенормирующая α , уже учтена в ней, тогда частота остается по виду прежней: $\omega_{\mathbf{k}} = (\alpha_{\mathbf{k}}/\mu)^{1/2}$. Затухание $\text{Im}\omega$ в нижнем порядке по Λ записывается как

$$\text{Im}\omega = \text{Im}\Sigma(\omega_{\mathbf{k}})/2\mu\omega_{\mathbf{k}}.$$

С другой стороны, вводя феноменологический коэффициент γ , для запаздывающей $\Gamma\Phi$ можно записать

$$G_R = (\mu\omega^2 + i\gamma\omega - \alpha_{\mathbf{k}})^{-1}$$

и

$$\text{Im}\omega = \gamma/2\mu.$$

Таким образом, в нижнем порядке вблизи полюсов $\Gamma\Phi$ можно ввести

$$\gamma_{\mathbf{k}} = \text{Im}\Sigma(\omega_{\mathbf{k}})/\omega_{\mathbf{k}},$$

$$\gamma_{\mathbf{k}} = \frac{\Lambda\sqrt{\delta}}{\omega_{\mathbf{k}}}k = \frac{\Lambda\sqrt{\mu\delta}}{\sqrt{\alpha_{\mathbf{k}}}}k. \quad (6)$$

Итак, наличие ансамбля точечных дефектов, участвующих только в упругом рассеянии, в рассмотренном приближении дает пример ситуации, когда затухание флуктуаций с разными \mathbf{k} различно, причем здесь с ростом \mathbf{k} затухание растет, а сама ММ затухания не имеет $\gamma(\mathbf{k} = 0) = 0$. Разумеется, в высших порядках такое затухание может иметь место, и, кроме того, хорошо известно затухание ММ, обусловленное нелинейными взаимодействиями [3].

3. Рассмотрим теперь влияние дисперсии затухания критических флуктуаций (6) на упругую систему кристалла. Флуктуационная поправка к модулю упругости для соответствующей звуковой волны имеет вид [4]

$$\Sigma_{ac}(\omega_n, \mathbf{q}) = -\frac{1}{2}g^2\Pi(\omega_n, \mathbf{q}), \quad (7)$$

где $\Pi(\omega_n, \mathbf{q})$ есть Фурье-компонента от $\Pi(x) = G^2(x)$, $x = (\mathbf{r}, \tau)$, g — константа взаимодействия ПП с акустической модой.

$$\Pi(\omega_n, \mathbf{q}) = T \sum_{\nu} \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} G(\omega_{\nu}, \mathbf{k}) G(\omega_n - \omega_{\nu}, \mathbf{q} - \mathbf{k}), \quad (8)$$

а ГФ вблизи полюсов может быть записана в виде

$$G(\omega_n, \mathbf{k}) = -\left[\mu\omega_n^2 + \gamma_{\mathbf{k}}|\omega_n| + \alpha_{\mathbf{k}}\right]^{-1}.$$

После суммирования и перехода к запаздывающей функции с точностью до линейного по ω члена имеем

$$\begin{aligned} \text{Im}\Pi(\omega, \mathbf{q}) &= \frac{\omega}{4\pi T} \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \gamma_1 \gamma_2 \times \\ &\times \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{x}{\text{sh}\left(\frac{x}{2T}\right)}\right)^2 \frac{dx}{\left[(\mu x^2 - \alpha_1)^2 + \gamma_1^2 x^2\right] \left[(\mu x^2 - \alpha_2)^2 + \gamma_2^2 x^2\right]}. \end{aligned} \quad (9)$$

Индексами 1 и 2 обозначены соответствующие функции от \mathbf{k} и $\mathbf{k}+\mathbf{q}$. Мы ограничимся здесь приближением высокотемпературной асимптотики. Тогда формально можно разложить $\text{sh}(x/2T) \approx x/2T$ и выражение (9) упрощается

$$\begin{aligned} \text{Im}\Pi(\omega, \mathbf{q}) &= \frac{\omega T}{\pi} \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \gamma_1 \gamma_2 \int_{-\infty}^{+\infty} \times \\ &\times \frac{dx}{\left[(\mu x^2 - \alpha_1)^2 + \gamma_1^2 x^2\right] \left[(\mu x^2 - \alpha_2)^2 + \gamma_2^2 x^2\right]}. \end{aligned} \quad (9a)$$

Обычно во флуктуационных вкладах представляет интерес случай длинноволнового звука, когда длина его волны $\lambda \gg r_c$ — длины корреляции флуктуаций. Именно при этом условии проявляются наибольшие ТА. Подчеркнем, что полученная формула (9) является обобщением двух предельных ситуаций, рассмотренных ранее в [5], где динамика флуктуаций была чисто релаксационной, и в [6], где динамика предполагалась чисто колебательной. В нашем случае $\gamma_{\mathbf{k}} \rightarrow 0$ при $\mathbf{k} \rightarrow 0$, так что длинноволновые флуктуации оказываются недодемпфированными, и для них имеет место неаналитичность по \mathbf{q} . Другие же степени свободы могут иметь общий характер динамики (колебания с затуханием) и поэтому должны описываться одновременно двумя параметрами μ и γ .

При вычислении интеграла по x в (9a) отметим, что при любых $\alpha_{\mathbf{k}} > 0$ и $\gamma_{\mathbf{k}} > 0$ множители $[(\mu x^2 - \alpha_{\mathbf{k}}) - i\gamma_{\mathbf{k}}x]$ имеют полюса в верхней полуплоскости, а их комплексно-сопряженное выражение — в нижней. После вычисления интеграла по полюсам получаем

$$\text{Im}\Pi(\omega, \mathbf{q}) = \omega T \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\alpha_1 \alpha_2} \frac{(\alpha_1 \gamma_1 + \alpha_2 \gamma_2) + (\gamma_1 + \gamma_2)(\gamma_1 \gamma_2 / \mu)}{(\alpha_1 - \alpha_2)^2 + (\alpha_2 \gamma_1 + \alpha_1 \gamma_2)(\gamma_1 + \gamma_2) / \mu}. \quad (10)$$

Таким образом, расчетная формула (10) справедлива для случая общей динамики флуктуаций с любой величиной затухания. Ограничение, накладываемое высокотемпературной асимптотикой, означает, что флуктуации считаются классическими, т.е. не учитываются квантовые эффекты.

Поскольку нас обычно интересует затухание в асимптотике малых q , заметим, что в (10) неаналитичность может появиться только в выражении $(\alpha_2 - \alpha_1)^2$, в остальных же членах q можно положить равным нулю. Тогда в этом приближении (10) можно упростить

$$\text{Im}\Pi \approx 2\omega T \int \frac{dk}{(2\pi)^3} \frac{\gamma_k}{\alpha_k^2} \frac{\alpha_k + (\gamma_k^2/\mu)}{(\alpha_{k+q} - \alpha_k)^2 + 4(\gamma_k^2/\mu)\alpha_k}. \quad (11)$$

4. Исходя из выражения (11), оценим теперь вклад в затухание звука для γ_k (6).

$$\text{Im}\Pi(\omega, q) = \frac{1}{2\pi^2} \omega T \Lambda \sqrt{\mu} \delta \int_0^\infty \frac{\alpha_k^2 + \Lambda^2 \delta k^2}{\alpha_k^{7/2}} k^3 dk \int_{-1}^1 \frac{dx}{\delta^2 q^2 (2kx + q)^2 + 4\Lambda^2 \delta k^2}. \quad (12)$$

Пренебрежение q в $2kx + q$ не приводит к неаналитичности, при этом интегрирования по углу $x = \cos\theta$ и по k разделяются и результат содержит два слагаемых с разной зависимостью от концентрации дефектов и разной ТА

$$\text{Im}\Pi(\omega, q) = \frac{1}{4\pi^2} T \frac{\omega \sqrt{\mu} \arctg(\sqrt{\delta} q / \Lambda)}{\delta^2 q} \left[\frac{1}{\sqrt{\alpha}} + \frac{2}{15} \frac{\Lambda^2}{\alpha^{3/2}} \right]. \quad (13)$$

В нулевом приближении частота звука ω и q связаны дисперсионным соотношением $\omega = cq$, где c — скорость звука. Из (13) видно, что в рассматриваемом приближении частотная и температурная зависимости разделяются. Температурная особенность состоит из двух сингулярных членов. Первый имеет характерную для чисто колебательной динамики ТА — $\alpha^{-1/2}$, а второй, пропорциональный, для релаксационной — $\alpha^{-3/2}$. Оба эти слагаемые могут быть одного порядка в зависимости от величины концентрации дефектов n и близости к точке ФП T_c (когда $\Lambda \approx \sqrt{\alpha}$), однако в этом случае частотная зависимость коэффициента затухания звука $\kappa = \frac{\omega}{2\rho_0 c^3} \text{Im}\Sigma_{ac}$ не является, вообще говоря, степенной.

Степенная частотная зависимость κ может иметь место в следующих предельных случаях. При $(\sqrt{\delta} q / \Lambda) \ll 1$, что накладывает условие на концентрацию $n \gg (\pi \delta^2 q / v_0^2)$, $\kappa \sim \omega^2$ и в (13) оба сингулярных по температуре члена могут быть одного порядка. Действительно, указанное неравенство не является ограничительным для какого-то из этих вкладов, поскольку из него только следует, что $(\Lambda^2/\alpha) \gg (r_c/\lambda)^2$, причем величина правой части по условию мала.

При $(\sqrt{\delta} q / \Lambda) \gg 1$ (т.е. при малых концентрациях $n \ll (\pi \delta^2 q / v_0^2)$) $\kappa \sim \omega$, но тогда $(\Lambda^2/\alpha) \ll (r_c/\lambda)^2 \ll 1$ и второе слагаемое в (13) дает малую поправку, а затухание линейно по частоте.

В предельном случае малой концентрации $n \rightarrow 0$ приходим к ситуации, когда для всех мод отсутствует затравочное затухание, и эффект поглощения полностью определяется нелинейным взаимодействием.

5. Для сравнения, а также ввиду того, что предположение о независимости γ от k достаточно широко используется при расчетах кинетических коэффициентов, приведем результат, следующий из общей

формулы (11), не содержащей ограничений на динамику флуктуаций, для $\gamma = \text{const}$

$$\begin{aligned} \text{Im}\Pi(\omega, \mathbf{q}) &= \frac{1}{2} \gamma \omega T \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{\alpha_{\mathbf{k}} + (\gamma^2/\mu)}{\alpha_{\mathbf{k}}^2 [\delta^2 q^2 k^2 x^2 + \frac{\gamma^2}{\mu} \alpha_{\mathbf{k}}]} = \\ &= \frac{1}{8\pi} \frac{\omega T}{\Gamma \delta^{3/2}} \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \zeta^2}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{\alpha}} + \frac{1}{6} \frac{\Gamma}{\mu} \frac{1 + 2\sqrt{1 + \zeta^2}}{1 + \sqrt{1 + \zeta^2}} \frac{1}{\alpha^{3/2}} \right\}, \end{aligned} \quad (14)$$

где $\zeta^2 = \frac{\delta^2 q \mu}{\gamma^2} = (c_0/c)^2 (\omega/\Gamma)^2$. Здесь введены следующие параметры: $c_0 = \sqrt{\frac{\delta}{\mu}}$ — имеющий смысл скорости оптического фонона при $\alpha = 0$, $\Gamma = \frac{\gamma}{\mu}$ — приведенный коэффициент затухания.

Из (14) видно, что два слагаемых имеют те же, что и в (13), ТА, однако частотно-зависимые коэффициенты перед ними другие. Предельные частные случаи определяются величиной введенного параметра ζ . Отношение c_0/c зависит от конкретного расположения акустических и оптических мод кристалла, при $c < c_0$ они не пересекаются, при $c > c_0$ может иметь место расталкивание ветвей. По порядку величины отношение c_0/c можно считать близким к единице, так что определяющим параметром, по-видимому, является отношение частоты звука к затуханию ММ.

При $\zeta \gg 1$ из (14) следует

$$\text{Im}\Pi \approx \frac{1}{8\pi} \frac{T}{\delta^2 c \omega_c} \left(1 + \frac{1}{3} \frac{\Gamma^2}{\omega_c^2} \right). \quad (15)$$

Если еще $\left(\frac{\Gamma}{\omega_c}\right) \ll 1$, то второе слагаемое мало. Поскольку с самого начала предполагалось $\omega \ll \omega_c$, то этот результат справедлив при $\Gamma \ll \omega \ll \omega_c$.

В противоположном предельном случае $\zeta \ll 1$ имеем

$$\text{Im}\Pi \approx \frac{1}{16\pi} \frac{\omega}{\Gamma} \frac{T}{\delta c_0 \omega_c} \left(1 + \frac{1}{4} \frac{\Gamma^2}{\omega_c^2} \right). \quad (16)$$

Для недодемпфированного режима ($\Gamma \ll \omega_c$) второе слагаемое в (16) есть малая поправка, при этом частота звука является наименьшим параметром: $\omega \ll \Gamma \ll \omega_c$, причем весь результат пропорционален малой величине ω/Γ . В передемпфированном режиме ($\Gamma \gg \omega_c$ и соответственно $\omega \ll \omega_c \ll \Gamma$) второе слагаемое в (16) вносит наибольший вклад, но результат пропорционален произведению большого и малого параметров. Сравнение результатов (13) и (14) показывает, что оба они содержат комбинацию двух фундаментальных ТА $\alpha^{-1/2}$ и $\alpha^{-3/2}$, причем в общем случае, несмотря на различный характер сингулярностей, по величине вклады могут быть одного порядка. Это обстоятельство может представлять определенные трудности при интерпретации экспериментальных результатов, поскольку одни и те же аномалии имеют место в дефектном и бездефектном кристаллах.

6. Обсудим более подробно отличие ситуации в чистом кристалле и в кристалле со «слабыми» дефектами и дадим численные оценки. Величину силы дефекта v_0 , введенной в (3), можно получить стандартным методом [7], придавая ПП в эффективном гамильтониане задачи значение порядка атомного — η_a . Тогда

$$\beta\eta_a^4 \approx V_a\eta_a^2 \approx \delta(\eta_a/d)^2. \quad (17)$$

Отсюда $V_a = \beta\eta_a^2 = \delta/d^2$, поскольку $\eta_a^2 = \delta/\beta d^2$ [7]. Сила дефекта

$$v_0 = V(\mathbf{k} = 0) \approx V_a d^3 = \delta d,$$

где d — величина порядка постоянной ячейки кристалла. Аналогично получают оценки для других параметров: $\delta = (\alpha'T_a)d$, $T_a = \delta^2/\beta d$ — температура порядка атомной (ее обычное значение $T_a = 10^5$ К [3]), $\alpha = \alpha'(T - T_c)$, T_c — температура ФП.

Величину безразмерного параметра Λ , входящего в окончательную формулу (13), можно оценить как

$$\Lambda = \frac{nv_0^2}{\pi\delta^{3/2}} \approx (nd^3) \left(\frac{\delta^{1/2}}{d} \right) = (nd^3)(\alpha'T_a)^{1/2}. \quad (18)$$

Здесь nd^3 — число дефектов на ячейку, а α' обратно пропорциональна постоянной Кюри-Вейса [8]. В зависимости от типа ФП α' изменяется в пределах $10^{-5} \div 10^{-3}$ К⁻¹ [3,8], поэтому параметр $(\alpha'T_a)^{1/2} \approx 1 \div 10$.

Максимальное значение концентрации дефектов n оценивается из условия $r_c = (\delta/\alpha)^{1/2} \lesssim r_0 \approx n^{-1/3}$, т.е. длина корреляции не должна превышать среднее расстояние между дефектами. При $r_c = 10^2 d$ [3] имеем $n \approx 10^{18}$ см⁻³. Это отвечает значению $nd^3 = (10^{-1} \div 10^{-2})$, для которого, согласно (18), Λ может меняться в пределах $10^{-2} \div 1$.

Из (13) видно, что параметр Λ определяет как величину вклада с ТА $\sim \alpha^{-3/2}$, так и частотную зависимость вклада. Эта сильная аномалия будет превалировать при условии $\Lambda^2 \gg \alpha$, т.е. в температурном интервале $\Delta T < \Lambda^2/\alpha'$, который, принимая во внимание оценки для Λ и α' , может быть достаточно широким. Напомним, что в чистом кристалле такая ТА всегда связывается с квадратичной частотной зависимостью $\kappa \sim \omega \text{Im} \Pi \sim \omega^2$ [5]. Здесь для проявления такой зависимости требуется дополнительное условие малости параметра

$$\frac{\sqrt{\delta}q}{\Lambda} = \frac{\sqrt{\delta}\omega}{\Lambda c} = (nd^3)^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_a} \right) \approx 10^2 \left(\frac{\omega}{\omega_a} \right),$$

где ω_a — частота порядка нормальной оптической частоты ($\sim 10^{12} \div 10^{13}$ с⁻¹). Таким образом, возможно существование таких акустических частот (в диапазоне $\omega \sim 10^9 \div 10^{10}$ с⁻¹), где для ТА $\alpha^{-3/2}$ частотная зависимость κ вместо квадратичной может быть линейной.

С другой стороны, в чистом кристалле ТА $\alpha^{-1/2}$ обычно наблюдается с квадратичной частотной зависимостью (случай Питти [9]), поскольку для линейной зависимости необходимы высокие частоты,

большие константы затухания ММ. Даже если ММ слабо демпфирована вблизи T_c и константа затухания $\Gamma \sim 10^{-2}\omega_c \sim 10^9 \text{ s}^{-1}$, линейная частотная зависимость коэффициента затухания звука может иметь место только при $\omega \gtrsim 10^{10} \text{ s}^{-1}$. При малых концентрациях $n \sim 10^{14} \div 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ значения Λ относятся к диапазону $10^{-6} \div 10^{-3}$, и из структуры формулы (13) видно, что член с $\alpha^{-3/2}$ относительно мал и имеем место $\text{TA} \sim \alpha^{-1/2}$. Однако частотно-зависящий аргумент арктангенса $-\sqrt{\delta}\omega/\Lambda c$ становится порядка единицы при частотах $\omega \sim 10^5 \div 10^6 \text{ s}^{-1}$ и $\kappa \sim \omega\alpha^{-1/2}$ (случай Балагурова [6]). Эти оценки показывают, что в примесном кристалле частотные интервалы, в которых проявляются $\text{TA} \alpha^{-1/2}$ и $\alpha^{-3/2}$, могут быть значительно смещены по сравнению со случаем чистого образца.

Оба результата (13) и (14) содержат комбинации указанных выше «фундаментальных» ТА. Их можно так назвать, поскольку они связаны только с характером динамики критических флуктуаций (и могут наблюдаться в чистом кристалле). Рассмотренный случай упругого рассеяния на короткодействующей примеси (6) дает для γ_k специфическую комбинацию параметров, зависящих от k , $\gamma_k \sim k/\alpha_k^{1/2}$. Как видно из общей формулы (11), именно этот аналитический вид γ_k приводит к особой температурной зависимости, включающей комбинацию фундаментальных ТА. Выделенная ситуация имеет место и для $\gamma = \text{const}$. Однако в общем случае при другой зависимости γ от k , ТА могут отличаться от фундаментальных. Пример такой примеси рассмотрен в [10], где $\gamma_k \sim k/\alpha_k^{3/2}$. Отметим, однако, что этот случай относится уже к «сильным» дефектам, вызывающим в своей окрестности конденсацию ММ [2,11]. Поэтому проявление двух фундаментальных ТА (возможно и в разных температурных и частотных интервалах) может явиться свидетельством в пользу существования вклада «слабых» дефектов в затухание ММ.

Список литературы

- [1] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 1976. Ч. 1. 584 с.
- [2] Levanjuk A.P., Sigov A.S. Defects and Structural Phase Transitions. N.Y.: Gordon and Breach, 1987. 208 p.
- [3] Вакс В.Г. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков. М.: Наука, 1976. 408 с.
- [4] Шедрин М.И., Шедрина Н.В. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 8. С. 139–145.
- [5] Леванюк А.П. // ЖЭТФ. 1965. Т. 49. № 10. С. 1304–1312.
- [6] Балагуров В.Я. // ЖЭТФ. 1971. Т. 61. № 4. С. 1627–1635.
- [7] Шедрина Н.В., Шедрин М.И. // ФТТ. 1993. Т. 35. № 10. С. 2789–2793.
- [8] Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. М.: Мир, 1981. 736 с.
- [9] Pytte E. // Phys. Rev. B. 1970. V. 1. N 2. P. 924–930.
- [10] Шедрин М.И. // Изв. вузов. Физика. 1989. Т. 32. № 8. С. 39–44.
- [11] Лебедев Н.И., Леванюк А.П., Сигов А.С. // ЖЭТФ. 1983. Т. 85. № 4. С. 1429–1436.